

Available in: Journal.isrc.ac.ir

Journal of Space Science, Technology& Applications (Persian)

Vol. 2, No. 1, pp.: 109-117 2022

DOI: 10.22034/JSSTA.2022.327760.1065

Article Info

Received: 2021-9-20 Accepted: 2022-2-2

Keywords

Anodizing, Alumina, Alatinuim, Thermal knife, Thermal element, Catalyst

How to Cite this article

Khameneh Shahab Asl. Reza Golzarian, Behnam Salahimehr,Ali Fardi, "Effect of Process Parameters on Microstructure and Efficiency of Tubular Alumina Catalyst Prepared Anodizing by Doped Platinum Method with Particles", Journal of Space Science, Technology and Applications, vol 2 (1), p.: 109-117, 2022.

Effect of Process Parameters on Microstructure and Efficiency of Tubular Alumina Catalyst Prepared by Doped Anodizing Method with Platinum Particles

Shahab Khameneh Asl^{*,1}, Reza Golzarian², Behnam Salahimehr³, Ali Fardi⁴

 1,*. Materials Engineering Department, Mechanical Eng. Faculty, University of Tabriz, Tabriz, Iran, sh.kh.asl@tabrizu.ac.ir, Corresponding author
2. Space Engineers Research Institute,
3. Engineering Department, Mechanical Eng. Faculty, University of Tabriz, Tabriz, Iran, b_salahimehr96@ms.tabrizu.ac.ir
4. Faculty of Engineering, Department of Materials Engineering, Bonab University, Bonab, Iran, ali.fardi@bonabu.ac.ir

Abstract

The use of thermal knives as holding mechanism and non-explosive release in the field of space mechanisms has always been considered. In these mechanisms, the use of materials with high melting points and low weight, as well as the possibility of production on a small scale is a major challenge. Therefore, the use of platinum / alumina catalysts can be a good solution to the leading problems in this field.

The purpose of this paper is to prepare a high specific surface alumina base using the process of anodizing aluminum and coating it with platinum particles. Thus, the present study consists of two stages; In the first stage, aluminum is anodized in oxalic acid solution and its parameters are optimized in order to achieve aluminum nanotubes with various diameters and wall thicknesses, as well as the applied voltage, electrolyte concentration and anodizing conditions. In the next step, platinum nanoparticles were precipitated in different amounts using metal salt and suitable solvent using electrochemical method. The results showed that the obtained nanowires have a diameter of about 200 nm and a length of several micrometers. All samples were mechanically polished and it was shown that the aluminum anode oxide membranes were completely filled with a combination of metals. Also, the performed analyzes showed that the obtained nanowires are stable inside the membrane.

Original Article

مقاله پژوهشی

اثر پارامترهای فرایندی بر ریزساختار و بازدهی کاتالیست آلومینای لولهای تهیه شده به روش اندایزینگ دوپ شده با ذرات پلاتین

شهاب خامنه اصل"، رضا گلزاریان۲، بهنام صلاحی مهر۳، علی فردی ایلخچی۴

۱،*. دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران_sh.kh.asl@tabrizu.ac.ir (نویسنده مسئول) ۲. پژوهشکده رانشگرهای فضایی، تبریز، ایران r.golzarian@isrc.ac.ir ۳. دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران b_salahimehr96@ms.tabrizu.ac.ir ۴. دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مواد، دانشگاه بناب، بناب، ایران ali.fardi@bonabu.ac.ir

چکیدہ

استفاده از چاقوی حرارتی به عنوان یکی از مکانیزمهای نگهدارنده و رهایش غیرانفجاری در حوزه مکانیزم¬های فضایی همواره مورد توجه بوده است. در این مکانیزمها، استفاده از مواد با نقطه ذوب بالا و وزن پایین و درعینحال امکان تولید در مقیاسهای کوچک یک چالش اساسی محسوب میشود. از اینرو، استفاده از کاتالیستهای پلاتین/ آلومینا میتوانند راهگشای مناسبی برای مشکلات پیشرو در این زمینه باشند. هدف از این مقاله، تهیه زیرپایه آلومینایی با سطح ویژه بالا با استفاده از فرایند آندایزینگ آلومینیوم و پوشش دهی آن با ذرات پلاتین است. بدین ترتیب، پژوهش حاضر شامل دو مرحله است؛ در مرحله اوّل، آندایزینگ آلومینیوم در محلول اسید اگزالیک انجام شده و بهینهسازی پارامترهای آن به منظور رسیدن به نانولولههای آلومینایی با قطر و ضخامت دیواره متنوع صورت پذیرفته و نیز بهینهسازی ولتاژ اعمالی، غلظت الکترولیت و شرایط آندایزینگ انجام شده است. بررسی در این مرحله با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شده و دادهای مربوط به سطح ویژه استخراج شده است. در مرحله با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده از نمک فلزی و حلال مناسب با استفاده از روش الکتروشیمی رسوبگذاری شده است. نگرهها ی بر استفاده از نمک فلزی و حلال مناسب با استفاده از روش الکتروشیمی رسوبگذاری شده است. تمام نمونهها پولیش مکانیکی شده و نشان داده شد که غشاهای اکسید آندی آلومینیوم بهطور کامل با ترکیو فلزی پلاتین در مقادیر مختلف با آنالیزهای انجام شده و نشان داده شد که نامی اکسید آندی آلومینیوم بهطور کامل با ترکیب فلزات پرشده است. همچنین،



دسترسپذیردرنشانی: Journal.isrc.ac.ir

دو فصلنامه علــوم، فــناوری و کاربردهــای فضـایی

سال دوم،شماره۱،صفحه ۱۱۷–۱۰۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱

DOI: 10.22034/JSSTA.2022.327760.1065

تاريخچه داوری

دریافت: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

واژەھاي كليدى

آندایزینگ، آلومینا، پلاتین، چاقوی حرارتی، المان حرارتی، کاتالیست

نحوه استناد به این مقاله

شهاب خامنه اصل، رضا گلزاریان، بهنام صلاحی مهر، علی فردی ایلخچی، "اثر پارامترهای فرایندی بر ریزساختار و بازدهی کاتالیست آلومینای لولهای تهیه شده به روش اندایزینگ دوپ شده با ذرات پلاتین"، دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی، جلد دوم، شماره اول، صفحات

۱–مقدمه

ساختارلايه اكسيد آلومينيوم خود نظم يافته كه تحت آندایز آلومینیوم تشکیل شده است را می توان به شکل ارائهای از سلولهای ششوجهی که بهصورت فشرده در کنار هم قرارگرفتهاند توصيف کرد که هر حفره در مرکز يک سلول قرار گرفته است. لایه اکسیدی ایجادشده از دو بخش لایه مانع و لايه متخلخل تشكيليافته است. ضخامت لايه مانع را تنها مىتوان توسط ولتاژ آندايزينگ كنترل كرد درحالى كه لايه متخلخل را مىتوان با استفاده از دانسيته جريان و زمان آندایزینگ تنظیم نمود. بر روی سطح زیر لایه آلومینیومی لایه مانع قرار دارد و بر روی آن حفرات رو باز منظم به شکل کانالهای تقریباً موازی وجود دارد که درون سلولهای ششوجهی رشد می کنند [۱, ۲]. علتآن که الگوی اکسید آلومینیوم منظم توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، ماهيت ويژهى لايهى متخلخل اكسيد آلومينيوم است كه تحت شرایط خاصی تشکیل شده و کاربردهای فراوانی در فناوری نانو داشته و برای تولید نانولولهها و نانوسیمها به علت پایداری حرارتی، استحکام مکانیکی خوب و قابلیت کنترل ابعاد حفره حتماً مورداستفاده قرار می گیرد [۳, ۴].

سیستم کاتالیزوری بسیار کارآمد مانند سلول سوختی، فوتوکاتالیز، یا حسگرهای گاز اغلب نیاز به کاتالیزورهای فلز نجیب دارند که در ساختارهای متخلخل مورداستفاده قرار میگیرند. این به خاطر ویژگی نسبت بالای سطح به حجم استکه در بالا بردن سطح تماس در واکنش کاتالیز مفید است. بنابراین، در بالا بردن متخلخل حاوی ساختار متخلخل، نانوساختارها، نانو کانالهابرای حسگرهای گاز، سلولهای سوختی، فوتوکاتالیستها استفاده می شوند [۵].

اکسید آندی آلومینیوم (AAO)⁽بهعنوان یک الگو برای ایجاد نانوغشاهای کاربردی با استفاده از روشهایی مانند رسوب گذاری الکترولیز، سل ژل و رسوب بخار شیمیایی استفاده

میشود. برخلافتکنیکهای رسوبگذاری فیزیکی و شیمیایی بخار که فیلمهای نازک در بالای بستر رسوب میکنند[۶]، نانولولهها در الگوهای مختلف تهیه کرد[۷]. به طوریکه الگا^۲ و همکارانش در یک مقاله مروری به توضیح و تشریح فرایندهای ساخت الگوهای اکسید آلومینیم آندایز شده و امکانسنجی محل مصرف آنها پرداختهاند لیکن از این بستر به منظور ساخت قطعات حجمی با آرایهای جهتدار استفاده نکردهاند[۸]. همچنین دکتر سلطانی و همکارانش در دانشگاه صنعتی اصفهان نیز از آلومینای آندایز شده برای کاربردهای مغناطیسی استفاده مدف این مقاله یعنی ساخت آرایهای از پلاتین بر بستر سرامیکی با استفاده از روش الکتروشیمیایی است. در این نوشتار، یک روش ساده برای سنتزپلاتین با رسوب الکتروشیمیایی ارائه شده است.

۲-تشريح مسئله

ابتدا فویل آلومینیوم با خلوص بالا (۹۹/۹۹۹٪) در سایز² ۱۰۰×۱۰ و به ضخامت ۲/۳ میلیمتر در دمای ۴۵۰ درجه سانتی گرادبه منظور حذف تنشهای مکانیکی به مدت ۴ ساعت تحت عملیات آنیل قرار گرفت. نمونهها به مدت ۱ دقیقه ساعت تحت عملیات آنیل قرار گرفت. نمونهها به مدت ۱ دقیقه در هیدروکسید پتاسیم (KOH) برای عملیات از بین بردن ناخالصیها و ۱ دقیقه نیز در اسید نیتریک (HNO3) به منظور چربیزدایی قرار گرفتند. سپس، الکتروپولیش در محلول اسید پرکلریک (HCIO4) و اتانول (C2H5OH) به نسبت حجمی برکلریک (HCIO4) و اتانول (HSOH) به نسبت حجمی ۱۰۴ به منظور حذف ناصافیهای سطحی و تحت اعمال ولتاژ ۷ با۱۰ به منظور حذف ناصافیهای سطحی و تحت اعمال ولتاژ ۷ الکتروپولیش با توجه به ناصافیهای سطحی فویل آلومینیوم متفاوت است. آندایزینگ در ولتاژ ثابت ۷ ۴۰در محلول اسیداگزالیک M ۲۰۰به مدت ۱ ساعت در دماهای ۱۰۰دو

مورفولوژی الگوی اکسید آندی آلومینیوم در دماهای مورفولوژی الگوی اکسید آندی آلومینیوم در دماهای میدان موردبررسی قرار گرفت. شکل ۱ طرحوارهای از تجهیزات مورداستفاده در مرحله الکتروپولیش و آندایز را نشان میدهد. دما در حین فرایند آندایزینگ با استفاده از مبرد آبی مجهز به ترموستات ثابت نگهداشته شد.



شکل ۱. تجهیزات مورداستفاده در مراحل الکتروپولیش و آندایزینگ

پس از ۱ ساعت آندایزینگ، کاهش ولتاژ به منظور کاهش ضخامت لایه اکسیدی مانع تا ولتاژ ۸ ولت بهصورتپلهای صورت گرفت؛ بدین صورت که کاهش ولتاژ از ۴۰به ۲۰ ولت با پلههای ۲ ولتی،از ۲۰ به ۱۲ با پلههای ۱ ولتی و از ۱۲ به ۸ با پلههای ۵، ولتی انجام گرفت و سپس در ولتاژ ۸ ولت به مدت ۵ دقیقه تحت آنودایزینگ انجام شد. در تمام مراحل الکتروپولیش و آندایزینگ محلول با استفاده از همزن مغناطیسی دارای تلاطم یکنواخت بود. طرحوارهای از فرایند ساخت الگوی اکسید آندی آلومینیوم در شکل ۲ آورده شده است. چنانچه مشاهده می-شود، تصاویر شماتیک (الف) تا (ج) تشکیل نانولولههای آلومینایی را نشان میدهند. طی این فرایند، اکسیداسیون از سطح آغاز شده و با گذشت زمان در عمق افزایش پیدا کرده است [۴–۷].



شكل ٢. مراحل فرايند ساخت الگوى اكسيد آندى آلومينيوم

سپس، نمونه در محلول wt ۵% اسید فسفریک به مدت ۲۰ دقیقه و دمای ۳۵°C قرارگرفته شد تا عملیات باز کردن حفرات صورت پذیرد. همچنین، رسوبدهی با استفاده از آب دیونیزه و مورت پذیرد. همچنین، رسوبدهی با استفاده از آب دیونیزه و h2PtCl6.6H2O با غلظت ۱۰mM/Lit در ph=2/5 تهیه شدهو در نهایتبه منظور نفوذ محلول به حفرات تمپلیت اکسید آلومینیوم، نمونه ۳ دقیقه داخل حمام رسوبدهی تحت آلتراسونیک قرار گرفت. کاتد مورداستفاده نیز از جنس گرافیت انتخاب شد[۱۵-۱۵].



شکل ۳. شماتیکی از تجهیزات استفاده شده در رسوبدهی الکتروشیمیایی با جریان متناوب

ساختار و مورفولوژی سطح الگو و نانوسیمها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی از نوع گسیل میدانی (FESEM¹) موردبررسی قرار گرفت.

1Field Emission Scanning Electron Microscope

۳- نتایج و بحث

شکل ۴، منحنی دانسیته جریان برحسب زمان (I_t) در شروع آندایزینگ را برای سه دمای مختلف۱٬۰۰و۱۵د, جه سانتی گراد ولتاژ ثابت ۴۰۷ نشان میدهد. در مرحله ابتدایی آندایزینگ، اکسیداسیون سطحی آلومینیوم به مدت تقریباً ۱۰ ثانيه اتفاق مى افتد (شكل ۴، ناحيه ۲: تشكيل لايه مانع) و همان گونه که در شکل ۴ نیز مشخص است، باعث کاهش شدید دانسیته جریان در هر سه دما شده است[۶]. این موضوع نشاندهنده این واقعیت است که رفتار رشد در حالت ابتدایی آندایزینگ در هر سه دما مشابه است. سپس تشکیل حفرات بهواسطه فرايند نازک شدن لايه مانع آغاز می شود (شکل۴، ناحیه۱). هنگامی که دانسیته جریان به مقدار ماکزیمم رسید (شکل۴، ناحیه۳)، حفرات پایدار شده و لایه مانع باضخامت دیواره ثابت شکل می گیرد [۵-۱۱, ۱۶-۱۸]. با افزایش دمای آندایزینگ، ماکزیمم دانسیته جریان افزایش یافته و درنهایت، دانسیته جریان بعد از گذشت مدتزمان معینی به دلیل برابری سرعت تشكيل اكسيد آندى آلومينيوم وانحلال آن به مقدار ثابتی رسیده است (شکل۴، ناحیه ۴).



شكل۵، تصاوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي گسيل ميداني الگوهای اکسید آندی آلومینیوم را در سه دمای۰٬۱۰و۱۵درجه سانتی گراد نشان میدهد. همان طور که در شکل۵ مشاهده می شود، با افزایش دما از ۰ به ۱۰ درجه سانتی گراد، قطر متوسط حفرات الگوی اکسید آندی آلومینیوم از حدود ۳۹ nmبه nm ۳۱کاهش یافته است. این در حالی است که با تغییر دمای آندایزینگ از ۱۰ به ۱۵درجه سانتی گراد، قطر متوسط حفرات الگوى اكسيد آندى آلومينيومافزايش يافته است. قطر متوسط حفرات الگوی اکسید آندی آلومینیومدر دمای ۱۵ درجه سانتی گراد، حدود ۴۱nm است که این نتایج با مطالعات انجام گرفتهدر گذشته همخوانی خوبی دارد[۱–۷]. علت افزایش قطر حفرات الگوى اكسيد آندى آلومينيومناشى از انحلال شیمیایی سریعلایه اکسیدی نزدیک سطح آلومینیوم در دماهای بالای آندایزینگ است. همان طور که از تصاویر میکروسکوپ الكترونى كسيل ميدانى مشاهده مى شود، حفرات الكوى اكسيد آندی آلومینیوم در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد (شکل۵، تصویر ج)،دارای نظم بیشتری نسبت به حفرات الگوی اکسید آندی آلومینیومدر دمای ۱۰ درجه سانتی گراد (شکل۵، تصویر الف) است. الگوی آندایز شده در دمای صفر درجه سانتی گراد دارای عیوبی مانند عیوب ساختاری (پیکانهای نشان دادهشده بر روی شکل ۵، تصویرالف) بیشتری نسبت به الگوهای آندایز شده در دو دمای دیگر است. این نکته را باید مجدد متذکر شد که ثابت بودن دانسیته جریان عامل مهمی بر روی خودنظمدهی حفرات است.دانسیته حفرات الگوی اکسید آندی آلومینیوم در هر سه دمای آندایزینگ۰۱،۰۰و ۱۵درجه سانتیگراد در حدود ٔ ۱۰^{۱۰}cm به طوریکه با افزایش دما تعداد حفراتافزایش يافته است.



شکل۵.تصاویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی برای الگوهای اکسید آندی آلومینیوم آندایز شده در ولتاژ اعمالی ثابت۴۰۷برای دماهای مختلف (الف) صفر درجه سانتیگراد، (ب) ۱۰ درجه سانتیگراد، (ج) ۱۵ درجه سانتیگراد

نانوسیمهای پلاتین در دمای اتاق، با اعمال ولتاژ متناوب ۱۲ ولت و فرکانس ۲۰۰ هرتز در حمام رسوبدهی تشکیل شدند. بهمنظور ثبت شکل موج اعمالی حین رسوبدهی از اسیلوسکوپ استفاده شد[۱۲–۱۵, ۱۹, ۲۰].

نواحی مختلف نشان دادهشده در شکل ۶، در ناحیه اول که جوانهزنی نطفههای اولیه نانوسیمها در انتهای حفرات انجام میگیرد، میزان چگالی جریان کاهش مییابد. درواقع، سرعت رسوبدهی به دلیل محدودیتهای موجود در انتقال جرم سریعا کاهش مییابد. سپس جریان به مقدار ثابتی میرسد. این جریان ثابت مربوط به رشد نانوسیمها در داخل حفرات است[۲۱–۲۴].

نواحی مختلف نشان دادهشده در شکل ۶، در ناحیه اول که جوانهزنی نطفههای اولیه نانوسیمها در انتهای حفرات انجام میگیرد، میزان چگالی جریان کاهش مییابد. درواقع، سرعت رسوبدهی به دلیل محدودیتهای موجود در انتقال جرم سریعا کاهش مییابد. سپس جریان به مقدار ثابتی میرسد. این جریان ثابت مربوط به رشد نانوسیمها در داخل حفرات است[۲۱–۲۴].

در مرحله سوم با رشد نانوسیمها،ساختارهای قارچی شکل بر روی سطح الگوهای آلومینایی بهصورت منظم رشد میکنند و چگالی جریان افزایش مییابد.



شکل ۶.مراحل سهگانه رشد نانوسیم در منحنی جریان ـ زمان

این مراحل به صورت نمودار جریان زمان و ایجاد لوله در تصویر ۶ نشان داده شده است.

در نهایت، با ادامه فرایند ترسیب، ساختارهای قارچی شکل به یکدیگر می پیوندند و ساختار صفحهای شکل بر روی سطح الگو ایجاد می کنند و چگالی جریان به مقدار ثابتی می رسد [۱۲– ۱۴, ۱۹, ۲۰, ۲۴].

پس از رسوب الکتروشیمیایی، مقطع عرضیالگوی اکسید آندی آلومینیومپرشده با پلاتین میکروسکوپ الکترونی روبشی

(ISEM¹) مشخص شد. شکل ۷، میکرو گرافی SEM قسمت متقاطعاکسید آندی آلومینیومپرشده با نانوسیمهای پلاتینرا نشان می دهد.آنالیز این تصویر، غشاهای پرشده با فلز نجیب پلاتین را نشان می دهد. سرعت رشد نانوسیمهای پلاتین برابر h محاسبه شد. پس از رسوب، برای تجزیه نانوسیمها از الگوی اکسید آندی آلومینیومدر محلول ۸ ۵ KOH با استفاده از غوطهورسازی حل شد.نانوسیمهای آزاد، از طریق محلول هیدروکسید پتاسیم از طریقنیروی گریز از مرکز،تهنشین و چندین بار با آب مقطر شستشو داده شدند[۲۰۹–۲۴]. پس ازاین، فرایند، نانوسیمها به آنالیز EDS منتقل شدند. طیفهای EDS فرایند، نانوسیمها به آنالیز EDS منتقل شدند. طیفهای (شکل شکل ۸) نشان می دهند که نانوسیمها بدون ناخالصی نیستند(عناصر تشخیص داده شده شامل پلاتین و تیتانیوم است).

شکل ۹، نمای بالای میکروگرافی SEM از غشا توپر آلومینای پولیش مکانیکی شده با پلاتین را نشان میدهد. این نمای بالای میکرو گرافی SEM نشان میدهد، نانوسیمهای فلز نجیب پلاتین در حقیقت قطر و شکل حفرههای غشاء آلومینا هستند[17–۱۴, ۱۹–۲۵].



شکل۷. تصویر میکروسکوپ الکترونی از مقطع نانوسیمهای پلاتین

1Scanning Electron Microscopy



شکل ۸.تجزیه و تحلیل EDSاز نانوسیمهای پلاتین



شکل۹. تصاویر میکروسکوپ SEM از آلومینایپرشده با نانوسیمهای پلاتین

۳- نتيجه

در این تحقیق، تمپلیت اکسید آندی آلومینیومدر سه دمای متفاوت ساخته شدند. با افزایش دمای آندایزینگ، دانسیته جریان افزایش یافته درنتیجه مدتزمان تشکیل لایه اکسیدی مانع کاهش و شروع رشد حفرات سریعتر آغازشده است.

قطر و دانسیته حفرات با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانیبه دست آمدند. سایز حفرات در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد، دارای ماکزیمم مقدار بود. همچنین، با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی مشاهده شد که با افزایش دمای آندایزینگ نظم حفرات الگو اکسید آندی افزایش دمای آندایزینگ نظم حفرات الگو اکسید آندی الومینیومافزایش یافته است. همچنین، آرایههای نانوسیمهای آلومینیومافزایش یافته است. همچنین، آرایههای نانوسیمهای نانوسیمهای بهدست آمده توسط رسوب الکتروشیمیایی ساخته شدند. نانوسیمهای بهدست آمده توار گرفت و anodic alumina," *Applied physics letters*, vol. 72, no. 10, pp. 1173-1175, 1998.

- [8] A. Ruiz-Clavijo, O. Caballero-Calero, and M. Martin-Gonzalez, "Revisiting anodic alumina templates: From fabrication to applications," *Nanoscale*, vol. 13, no. 4, pp. 2227-2265, 2021.
- [9] M. Soltani, R. Aliramezani, S. Akhavan, Z. Erfani Gahrouei, and M. Noormohammadi, "Fabrication of anodic aluminium oxide template and the generation of magnetic Co nanowires within it," *Journal of Advanced Materials and Processing*, vol. 7, no. 4, pp. 57-66, 2019.
- [10] H. Masuda, F. Hasegwa, and S. Ono, "Self-ordering of cell arrangement of anodic porous alumina formed in sulfuric acid solution," *Journal of the electrochemical society*, vol. 144, no. 5, p. L127, 1997.
- [11] J. Sarkar, G. G. Khan, and A. Basumallick, "Nanowires: properties, applications and synthesis via porous anodic aluminium oxide template," *Bulletin of Materials Science*, vol. 30, no. 3, pp. 271-290, 2007.
- [12] Y. Huang, H. Okumura, G. Hadjipanayis, and D. Weller, "CoPt and FePt nanowires by electrodeposition," *Journal of applied physics*, vol. 91, no. 10, pp. 6869-6871, 2002.
- [13] F. Li and L. Ren, "Fabrication and magnetic properties of FePt3 nanowire arrays," *physica status solidi (a)*, vol. 193, no. 1, pp. 196-201, 2002.
- [14] S. Ichihara, M. Ueda, and T. Den, "Electrodeposition of FePt magnetic material and embedding into alumina-nanoholes," *IEEE transactions on magnetics*, vol. 41, no. 10, pp. 3349-3351, 2005.
- [15] M. Ou, T. Yang, and Y. Chen, "Anisotropic magnetism and magnetoresistance in iron nanowire arrays," *Chin. J. Phys*, vol. 47, pp. 848-853, 2009.
- [16] M. Ghorbani, F. Nasirpouri, and A. Saedi, "On the growth sequence of highly ordered nanoporous anodic aluminium oxide," *Materials & design*, vol. 27, no. 10, pp. 983-988, 2006.
- [17] L. Fernández-Romero *et al.*, "Assessment of the thermal stability of anodic alumina membranes

۲۰۰ نانومتر و طول چند میکرومتر هستند. تمام نمونهها پولیش مکانیکی شدند و نشان دادهایم که غشاهایاکسید آندی آلومینیومبهطور کامل با ترکیب فلزات پرشده است.آنالیزهای انجامشده نشان داد که نانوسیمهای بهدستآمده در داخل غشا ماندگار هستند.

تعارض منافع هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.

مراجع

- H. Zeng *et al.*, "Magnetic properties of selfassembled Co nanowires of varying length and diameter," *Journal of Applied Physics*, vol. 87, no. 9, pp. 4718-4720, 2000.
- [2] S.-K. Hwang, S.-H. Jeong, H.-Y. Hwang, O.-J. Lee, and K.-H. Lee, "Fabrication of highly ordered pore array in anodic aluminum oxide," *Korean Journal of Chemical Engineering*, vol. 19, no. 3, pp. 467-473, 2002.
- [3] R. M. Metzger *et al.*, "Magnetic nanowires in hexagonally ordered pores of alumina," *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 36, no. 1, pp. 30-35, 2000.
- [4] N. F. Subari, S. Sakrani, and R. K. R. Ibrahim, "Controlled Pore Diameter in Porous Anodic Aluminium Oxide Templates for Nanotube/Nanowire Fabrication," *Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences*, vol. 8, no. 4, 2012.
- [5] P. Chowdhury, K. Raghuvaran, M. Krishnan, H. C. Barshilia, and K. Rajam, "Effect of process parameters on growth rate and diameter of nanoporous alumina templates," *Bulletin of Materials Science*, vol. 34, no. 3, pp. 423-427, 2011.
- [6] J. O'sullivan and G. Wood, "The morphology and mechanism of formation of porous anodic films on aluminium," *Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences*, vol. 317, no. 1531, pp. 511-543, 1970.
- [7] O. Jessensky, F. Müller, and U. Gösele, "Selforganized formation of hexagonal pore arrays in

دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی – سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۴۰۱/ ۱۱۶

at high temperatures," *Materials chemistry and physics*, vol. 111, no. 2-3, pp. 542-547, 2008.

- [18] A. Fardi-Ilkhchy, F. Nasirpouri, C. Bran, and M. Vázquez, "Compositionally graded Fe (1- x)-Pt (x) nanowires produced by alternating current electrodeposition into alumina templates," *Journal of Solid State Chemistry*, vol. 244, pp. 35-44, 2016.
- [19] H. Wang, Y. C. Wu, L. Zhang, and X. Hu, "Fabrication and magnetic properties of Fe/ Pt multilayered nanowires," *Applied physics letters*, vol. 89, no. 23, p. 232508, 2006.
- [20] J. Xu, Z. Zhang, B. Ma, and Q. Jin, "Compositional control of FexPt (1- x) nanowires by electrodeposition," *Journal of Applied Physics*, vol. 109, no. 7, p. 07B704, 2011.
- [21] A. Huczko, "Template-based synthesis of nanomaterials," *Applied Physics A*, vol. 70, no. 4, pp. 365-376, 2000.
- [22] M. Hernández-Vélez, "Nanowires and 1D arrays fabrication: An overview," *Thin solid films*, vol. 495, no. 1-2, pp. 51-63, 2006.
- [23] W. Li and T. H. Shen, "Nanomagnet arrays fabricated by electrodeposition using selfassembled anodic aluminium oxide templates," *Microelectronic engineering*, vol. 84, no. 5-8, pp. 1436-1439, 2007.
- [24] L. Tan, "Templated synthesis of magnetic nanowires by electrochemical deposition," *Ph. D. Thesis*, 2009.
- [25] A. Yasui, M. Iwasaki, T. Kawahara, H. Tada, and S. Ito, "Color properties of gold–silver alternate nanowires electrochemically grown in the pores of aluminum anodic oxidation film," *Journal of colloid and interface science*, vol. 293, no. 2, pp. 443-448, 2006.



COPYRIGHTS

© 2022 by the authors. Licensee Iranian Space Research Center of Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)